

الأفلام المستخدمة تم تحضيرها بتقنية التبخير الحراري من سبيكة الجرمانيوم تليريوم على شرائح من الزجاج المنظف كيميائيا عند درجات حرارة لأسطح الشرائح (٢٠٣ و ٢٣٣ و ٢٧٣) كلفن . وأوضحت البيانات الضوئية مستويات الطاقة المحلية تزيد بينما طاقة الفجوة الضوئية تقل وذلك مع زيادة درجة الحرارة أسطح الترسيب ودرجة حرارة التخمير للأفلام المحضرة. من القياسات الكهربائية ، تم الحصول على طاقة التنشيط اللازمة للتوصيل وكثافة المستويات المحلية في طاقة . ولقد عززت تأثير درجة حرارة التلدين على عرض مستويات الطاقة المحلية وعلى كثافة المستويات على مستوى فيرمي بعضها البعض. التغيرات في الخصائص البصرية والكهربائية ترتبط بتحولات المادة من الحالة غير المتبلورة إلى الحالة المتبلورة.

Ge₂₀Te₈₀ films were deposited by thermal evaporation technique onto chemically cleaned glass substrates kept at different substrate temperatures ($T_{sub} = 203; 233 \text{ and } 273 \text{ K}$). The optical data indicated that the width of the localized states tails (E_e) increases while the optical gap (E_o) decreases with increasing the substrate and annealing temperature of the investigated films. From the electrical measurements, the activation energy for conduction and the density of localized states at the Fermi energy, $N(E_F)$ were obtained. The effects of the substrate and annealing temperature on the width of localized states tails and on the density of localized states at the Fermi level have enhanced each other. The changes in the optical and electrical properties are correlated with the amorphous-crystalline transformations.